Электролюминесценция светодиодов $\lambda = 3.3 \div 4.3$ мкм на основе твердых растворов InGaAs и InAsSbP в интервале температур $20 \div 180^{\circ}$ C

© М. Айдаралиев, Н.В. Зотова, С.А. Карандашев, Б.А. Матвеев[¶], М.А. Ременный, Н.М. Стусь, Г.Н. Талалакин

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

(Получена 7 июня 1999 г. Принята к печати 8 июня 1999 г.)

Исследованы СД $\lambda_{\text{max}} = 3.4$, 4.3 мкм ($t = 20^{\circ}$ С) при повышенных температурах. Показано, что для описания их работы в интервале температур $t = 20 \div 180^{\circ}$ С применимы классические представления об инжекционных источниках излучения и процессах рекомбинации носителей заряда. Температурные зависимости обратных токов ВАХ в области насыщения соответствуют возрастанию собственной концентрации носителей заряда в теории Шокли. Спектры излучения описываются в предположении прямых переходов зона–зона, сферически симметричных зон и термализованных носителей заряда. W-I-характеристики пропорциональны $I^{2/3}$, что говорит о доминирующей роли безызлучательной оже-рекомбинации. Мощность излучения экспоненциально падает с температурой, что характерно для CHSH- и CHCC-процессов.

1. Введение

Светодиоды (СД) в средней инфракрасной (ИК) области спектра (3 ÷ 5 мкм) с узкими спектрами излучения ($\Delta\lambda_{0.5} \sim 0.1\lambda_{max}$) используются в приборах газового анализа для детектирования метана СН₄ (3.3 мкм), углекислого газа CO₂ (4.3 мкм) и др. Исследования таких СД были ограничены областью температур 4 ÷ 380 К [1–3], хотя для ряда практических задач необходима возможность работы СД при повышенных температурах.

Цель работы — исследование СД $\lambda_{max} = 3.3, 4.3$ мкм ($t = 20^{\circ}$ С) при температурах $20 \div 180^{\circ}$ С.

2. Изучаемые объекты и методики исследования

Диодные гетероструктуры выращивались методом ЖФЭ при температурах 650 ÷ 680°С на подложках (n, p)-InAs (111) с концентрацией электронов $\sim 2 \times 10^{16} \, \mathrm{cm^{-3}}$ и были аналогичны описанным ранее [3,4]. *p*-*n*-переход создавался введением в расплав примесей цинка или марганца (концентрация свободных носителей $p \approx 1 \div 2 \times 10^{17} \, {\rm сm}^{-3})$, эпитаксиальные слои *п*-типа специально не легировались $(n \approx 1 \div 2 \times 10^{17} \,\mathrm{cm}^{-3}).$ В качестве активного слоя СД использовались твердые растворы In_{0.95}Ga_{0.05}As $(\lambda = 3.3 \text{ мкм})$ и InAs_{0.87}Sb_{0.12}P_{0.01} $(\lambda = 4.3 \text{ мкм})$. СД имели мезу диаметром 500 мкм. СД $\lambda = 3.3$ мкм монтировались подложкой вниз (рис. 1, а). В СД с $\lambda = 4.3$ мкм стравливалась подложка и часть широкозонного слоя; образцы монтировались "p" стороной на Si-держатель (рис. 1, b). Толщины слоев *n*-InGaAs и p-InAsSbP составляли 5 \div 10 мкм.

Измерения электролюминесценции (ЭЛ) проводились с помощью охлаждаемого фотодиода из InSb.

3. Экспериментальные результаты и их обсуждение

Как известно, для существования p-n-перехода необходимо, чтобы собственная концентрация носителей заряда в материале активной области была меньше, чем концентрация основных носителей в n- и p-областях, формирующих p-n-переход. Концентрация собственных носителей $n_i = p_i$ определяется шириной запрещенной зоны материала E_g и температурой T:

$$n_{i} = p_{i} = 4.82 \cdot 10^{15} \cdot T^{3/2} \left(\frac{m_{e}m_{h}}{m_{0}^{2}}\right)^{3/4} \\ \times \exp\left(-\frac{E_{g}}{2kT}\right) [\text{cm}^{-3}], \qquad (1)$$

где m_e и m_h — эффективные массы электрона и дырки, m_0 — масса свободного электрона, k — постоянная



Рис. 1. Конструкции СД с $\lambda = 3.3$ (*a*) и 4.3 мкм (*b*).

[¶] Fax: +7 (812) 247 43 24,

e-mail: bmat@iropt3.ioffe.rssi.ru



Рис. 2. Температурная зависимость собственной концентрации $n_i(T)$ для полупроводников, близких по составу к InAs $m_e = 0.021m_0$, $m_h = 0.41m_0$, E_g , мэВ: I = 200, 2 = 250, 3 = 300, 4 = 350, 5 = 450.

Больцмана. Зависимость n_i от температуры для полупроводников, близких по составу к InAs ($m_e = 0.021m_0$, $m_h = 0.41m_0$, $E_g = 200 \div 450$ мэВ), представлена на рис. 2. Концентрации основных носителей в p и n эпитаксиальных слоях составляют p, $n \approx 1 \div 2 \cdot 10^{17}$ см⁻³, поэтому можно ожидать, что в материалах с $E_g \ge 0.2$ эВ ($\lambda \le 6$ мкм) выполняется условие p, $n > p_i$, n_i , и p-n-переход существует при температурах вплоть до 180°С.

В InAs при комнатных температурах ход вольтамперных характеристик (ВАХ) подчиняется теории Шокли, рассматривающей генерацию и рекомбинацию носителей заряда в *n*- и *p*-областях *p*-*n*-перехода, и согласно которой обратные токи в области насыщения пропорциональны квадрату собственной концентрации [5]. На рис. 3 приводятся вольт-амперные характеристики СД с $\lambda = 4.3$ мкм в интервале температур 20 ÷ 180°С, а также температурная зависимость обратного тока I_s при $U = -1 \,\mathrm{B}$ (область насыщения при низких температурах) и квадрата собственной концентрации n_i^2 . Совпадение хода кривых $I_s(t)$ и $n_i^2(t)$ показывает, что теория Шокли остается справедливой и при повышенных температурах для *p*-*n*переходов на основе твердых растворов, близких по составу к InAs.

На рис. 4 приводятся спектры электролюминесценции (ЭЛ) СД с $\lambda = 3.3$ мкм в интервале температур 25÷180°С. В работе [6] было показано, что в длинноволновых СД ($\lambda = 5.3$ мкм) уже при T > 175 К происходит истощение акцепторного уровня Zn ($E_a \leq 15$ мэВ) и излучательная рекомбинация определяется переходами зона проводимости–валентная зона в *p*-области *p*–*n*перехода. Поэтому обработку спектральных кривых можно проводить в предположении прямых переходов зона– зона, сферически симметричных зон и термализованных носителей заряда. При этом положение пика ЭЛ и коротковолновое крыло спектра хорошо описываются кривой

$$I(E) \sim \left[E_g + \left(1 + \frac{m_e}{m_h} \right) E \right]^2 \sqrt{E} \exp\left(-\frac{m_e}{m_h} \frac{E}{kT} \right) \\ \times \left(\exp\left(\frac{E}{kT} \right) + 1 \right)^{-1}, \qquad (2)$$

где $E = \hbar \omega - E_g$ — энергия, отсчитанная от дна зоны проводимости. Следствием соотношения (2) является то, что энергия ширины запрещенной зоны меньше энергии



Рис. 3. Вольт-амперные характеристики СД с $\lambda = 4.3$ мкм (*a*). Температурные зависимости обратного тока I_s (U = -1 В) и квадрата собственной концентрации n_i^2 (*b*).



Рис. 4. Спектры электролюминесценции СД с $\lambda = 3.3$ мкм.



Рис. 5. Температурные зависимости энергии максимума ЭЛ и ширины запрещенной зоны СД с $\lambda = 3.3, 4.3$ мкм.



Рис. 6. Ватт-амперные характеристики (*a*) СД с $\lambda = 3.3$ мкм и температурная зависимость мощности излучения (*b*) при токе накачки 2 А (10 мкс, 500 Гц).

максимума ЭЛ на величину kT/2:

$$E_g(T) = h\nu_{\max}(T) - kT/2.$$
 (3)

С ростом температуры максимум спектральной кривой сдвигается в длинноволновую сторону, следуя за температурным сужением запрещенной зоны. Характеристическая энергия коротковолнового спада ε растет пропорционально T, однако величина ε меньше kT, что, по-видимому, связано с самопоглощением люминесценции. Характерическая энергия длинноволнового спада ~ 11 ÷ 15 мэВ одного порядка с характеристической энергией размытия краев зон, связанной с флуктуациями состава твердого раствора [7]. На рис. 5 приведены температурные зависимости энергии максимума ЭЛ и ширины запрещенной зоны активной области СД с $\lambda = 3.3$ и 4.3 мкм, полученные из соотношения (3). Наклон кривых $E_g(T)$ (температурный коэффициент изменения ширины запрещенной зоны dE_g/dT) составил $3.6 \cdot 10^{-4}$ и $3.5 \cdot 10^{-4}$ эВ/К для твердых растворов $In_{0.95}Ga_{0.05}As$ и $InAs_{0.87}Sb_{0.12}P_{0.01}$ соответственно, что близко к значению для InAs $(2.8 \cdot 10^{-4} \text{ >B/K})$, известному из литературы для интервала $T = 77 \div 300 \text{ K}$ [8].

На рис. 6 приводятся ватт-амперные характеристики (W-I) СД с $\lambda = 3.3$ мкм в интервале температур $25 \div 180^{\circ}$ С и температурная зависимость мощности излучения при токе накачки 2 А. Характеристики сублинейные и хорошо аппроксимируются степенной функцией



Рис. 7. Спектры электролюминесценции СД с $\lambda = 4.3$ мкм (*a*) и температурная зависимость мощности излучения (*b*) при токе накачки 2 A (10 мкс, 500 Гц).

Физика и техника полупроводников, 2000, том 34, вып. 1

от тока $W(I) \sim I^{2/3}$ (сплошная линия). Это указывает на то, что излучение является результатом бимолекулярной излучательной рекомбинации при доминирующей роли безызлучательной оже-рекомбинации, интенсивности которых пропорциональны Δn^2 и Δn^3 соответственно [9]. Мощность излучения экспоненциально падает с температурой, что характерно для СНСС и СНSH оже-рекомбинации, которые преобладают в твердых растворах, близких к InAs при повышенных температурах [10].

На рис. 7 приводятся спектры ЭЛ СД с $\lambda = 4.3$ мкм и температурная зависимость мощности излучения при токе накачки 2 А. Характер изменения спектров с температурой такой же, как и для СД с $\lambda = 3.3$ мкм. Мощность излучения падает быстрее, чем в случае СД с $\lambda = 3.3$ мкм: в ~ 30 раз против 20 раз, что связано с возрастанием роли оже-рекомбинации в структурах с меньшей энергией ширины запрещенной зоны.

4. Заключение

Таким образом, показано, что для описания работы длинноволновых СД ($\lambda = 3.3, 4.3$ мкм) в интервале температур $t = 20 \div 180$ °C применимы классические представления о инжекционных источниках излучения и процессах рекомбинации носителей заряда. Температурные зависимости обратных токов ВАХ в области насыщения соответствуют возрастанию собственной концентрации носителей заряда в теории Шокли. Спектры излучения описываются в предположении прямых переходов зона-зона, сферически симметричных зон и термализованных носителей заряда. W-I-характеристики пропорциональны $I^{2/3}$, что говорит о доминирующей роли безызлучательной оже-рекомбинации. Мощность излучения экспоненциально падает с температурой, что характерно для процессов CHSH и CHCC.

Работа выполнена при административной поддержке Американского фонда гражданских исследований и развития (CRDF).

Список литературы

- H.J. Gerritsen, C.C. Taylor, S.C. Reuman, E.E. Crisman. Proc. Second W.V.V. Conf. on Coal Mine Electrotechn., June 1974. p. 21–1.
- [2] Н.П. Есина, Н.В. Зотова, Д.Н. Наследов. ФТП, 3, 1370 (1969).
- [3] B. Matveev, M. Aidaraliev, G. Gavrilov, N. Zotova, S. Karandashov, G. Sotnikova, N. Stus', G. Talalakin, N. Il'inskaya, S. Aleksandrov. Sensors & Actuators B, **51**, 233 (1998).
- [4] М. Айдаралиев, Н.В. Зотова, С.А. Карандашев, Б.А. Матвеев, Н.М. Стусь, Г.Н. Талалакин. Письма ЖТФ, 17 (23), 75 (1991).
- [5] Н.П. Есина, Н.В. Зотова, Д.Н. Наследов. РЭ, **8**, 1602 (1963).
- [6] М. Айдаралиев, Н.В. Зотова, С.А. Карандашев, Б.А. Матвеев, М.А. Ременный, Н.М. Стусь, Г.Н. Талалакин. Письма ЖТФ, 24 (6), 88 (1998).
- [7] Н.В. Зотова, С.А. Карандашев, Б.А. Матвеев, Н.М. Стусь, Г.Н. Талалакин. ФТП, **21** (6), 1079 (1987).

Физика и техника полупроводников, 2000, том 34, вып. 1

- [8] O. Madelung. *Physics of III–V Compounds* (John Wiley & Sons, N.Y.–London–Sydney, 1964).
- [9] D. Garbuzov, M. Maiorov, H. Lee, V. Khalfin, R. Martinelli, J. Connolly. Appl. Phys. Lett., 74 (20), 2990 (1999).
- [10] М. Айдаралиев, Г.Г. Зегря Н.В. Зотова, С.А. Карандашев, Б.А. Матвеев, Н.М. Стусь, Г.Н. Талалакин. ФТП, 26 (2), 246 (1992).

Редактор В.В. Чалдышев

Electroluminescence $\lambda = 3.3-4.3 \,\mu$ m of InAsSbP and InGaAs LEDs at temperatures 80 ÷ 180°C. (Can InAsSbP and InGaAs LEDs emit light in the 3.3-4.3 μ m spectral range at temperatures 80 ÷ 180°C)

M. Aydaraliev, N.V. Zotova, S.A. Karandashov, B.A. Matveev, M.A. Remennyi, N.M. Stus', G.N. Talalakin

loffe Physicotechnical Institute, Russian Academy of Sciences, 194021 St. Petersburg, Russia

Abstract InGaAs ($\lambda = 3.3 \,\mu$ m) and InAsSbP ($\lambda = 4.3 \,\mu$ m) LEDs have been fabricated and studied in the 20 ÷ 180°C temperature range. Emission peak as well as the reverse current temperature dependencies are close to those known for InAs diodes at room and lower temperatures: $dE_g/dT = 3.5 \cdot 10^{-4} \text{ eV/K}$ and $I_s \sim n_i^2$. 20 ÷ 30 fold emission quenching at 180°C ($P \sim \exp(-T/\xi)$) and subliniar light-current dependencies ($P \sim I^{2/3}$) indicate that radiative recombination is a result of bimolecular recombination accompanied by nonradiative CHSH and CHCC Auger recombination.